



NIEDERDRUCK  
PLASMA-ANLAGEN

# Nano



## ABMESSUNGEN

### Tischgerät

560 mm x 600 - 860 mm x 600 mm  
(T 750 mm inkl. Stecker) (BxHxT)

### Standgerät

600 mm x 1700 mm x 800 mm  
(B 750 mm inkl. Stecker) (BxHxT)

## VAKUUMKAMMER

### Edelstahl\*

Ø 267 mm, T 420 mm

### Edelstahl rechteckig, Tür mit Scharnier

B 240 mm x H 240 mm x T 420 mm

### Aluminium rechteckig, Tür mit Scharnier

B 240 mm x H 240 mm x T 420 mm

### Quarzglas (UHP)\*

Ø 240 mm, T 400 mm

### Borosilikatglas (HP)\*

Ø 240 mm, T 400 mm

\*rund mit Deckel (opt. Scharnirtüre)

Weitere Tiefen auf Anfrage

## KAMMERVOLUMEN

Ca. 18 - 24 Liter

## GASZUFUHR

Mass Flow Controller (MFCs)

## GENERATOR FREQUENZ

100 kHz / 0 - 500 W; 80 kHz / 0 - 1000 W  
13,56 MHz / 0 - 300 W; 2,45 GHz / 0 - 600 W

## ELEKTRODEN

nach Kundenwunsch

## STEUERUNGEN

Halbautomatik / Drehschalter  
Basic PC-Steuerung (Windows CE)  
Full PC-Steuerung (Windows 10 IoT)

## SPANNUNGSVERSORGUNG

230 V / 50 - 60 Hz für Tischgerät,  
400 V / 50 - 60 Hz, 3 Phasen für Standgerät

## DRUCKMESSUNG

Pirani, Kapazitätsmanometer

## VAKUUMPUMPE

Saugleistung min. 16 m<sup>3</sup>/h